

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-105478

(43)Date of publication of application : 11.04.2000

(51)Int.Cl.

G03G 5/06

(21)Application number : 11-217487

(71)Applicant : CANON INC

(22)Date of filing : 30.07.1999

(72)Inventor : TAKAI HIDEYUKI
TANAKA MASATO
TANABE MIKI

(30)Priority

Priority number : 10217773
10217778Priority date : 31.07.1998
31.07.1998

Priority country : JP

JP

(54) ELECTROPHOTOGRAPHIC PHOTORECEPTOR, PROCESS CARTRIDGE AND ELECTROPHOTOGRAPHIC DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide an electrophotographic photoreceptor having high sensitivity characteristics even in the wavelength region of 380 to 500 nm, small photomemory and small potential changes by repeated use, and to provide a process cartridge and electrophotographic device from which a practical and stable high-quality image can be obtd.

SOLUTION: This electrophotographic photoreceptor has a photosensitive layer on a supporting body and is irradiated with semiconductor laser light in the wavelength region of 380 to 500 nm. The photosensitive layer contains an azo pigment expressed by the formula $Ar-(N=N-Cp)_n$. In the formula, Ar may be directly combined or combined through a connecting group and is a substd. or unsubstd. aromatic hydrocarbon cyclic group or heterocyclic group, Cp is a coupler residue having a phenolic hydroxy group, n is an integer 1 to 3, but not plural numbers of $-N=N-Cp$ are combined in one benzene ring.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's

decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office



6 2 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0 1 0 5 4 7 8

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2000-105478

(P2000-105478A)

(43) 公開日 平成12年4月11日 (2000.4.11)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テマコード* (参考)
G 0 3 G 5/06	3 4 0	G 0 3 G 5/06	3 4 0
	3 4 5		3 4 5 A
	3 4 8		3 4 8
	3 5 1		3 5 1 B
	3 6 0		3 6 0 A

審査請求 未請求 請求項の数45 O L (全 39 頁) 最終頁に続く

(21) 出願番号	特願平11-217487	(71) 出願人	000001007 キヤノン株式会社 東京都大田区下丸子3丁目30番2号
(22) 出願日	平成11年7月30日 (1999.7.30)	(72) 発明者	高井 秀幸 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ ノン株式会社内
(31) 優先権主張番号	特願平10-217773	(72) 発明者	田中 正人 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ ノン株式会社内
(32) 優先日	平成10年7月31日 (1998.7.31)	(72) 発明者	田辺 幹 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤ ノン株式会社内
(33) 優先権主張国	日本 (J P)	(74) 代理人	100065385 弁理士 山下 穰平
(31) 優先権主張番号	特願平10-217778		
(32) 優先日	平成10年7月31日 (1998.7.31)		
(33) 優先権主張国	日本 (J P)		

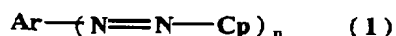
(54) 【発明の名称】 電子写真感光体、プロセスカートリッジ及び電子写真装置

(57) 【要約】

【課題】 380～500nmの波長域でも高い感度特性を有し、かつフォトメモリーが小さく繰り返し使用時の電位変動の小さい電子写真感光体を提供し、実用的で安定した高画質な出力画像が得られるプロセスカートリッジ及び電子写真装置を提供する。

【解決手段】 380～500nmの波長を有する半導体レーザー光を照射され、支持体上に感光層を有し、感光層が式(1)で示されるアゾ顔料を含有する電子写真感光体、プロセスカートリッジ及び電子写真装置。

【化1】



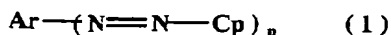
(式中、Arは直接あるいは結合基を介して結合してもよい、置換もしくは無置換の芳香族炭化水素環基または複素環基を表し、Cpはフェノール性水酸基を有するカプラー残基を表し、nは1～3の整数を表す。-N=N-Cpが同一ベンゼン環に複数個結合することはない)

1

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 支持体上に感光層を有する電子写真感光体において、該電子写真感光体が 380～500nm の波長を有する半導体レーザー光を照射され、かつ該感光層が下記式 (1) で示されるアゾ顔料を含有することを特徴とする電子写真感光体。

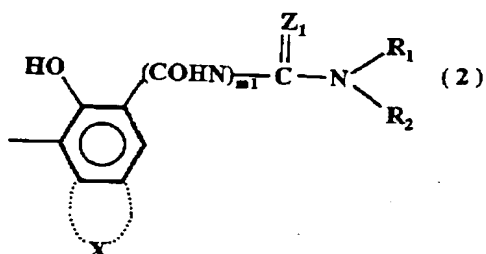
【化 1】



(式中、Ar は直接あるいは結合基を介して結合していてもよい、置換もしくは無置換の芳香族炭化水素環または複素環基を表し、Cp は下記式 (2)、(3)、

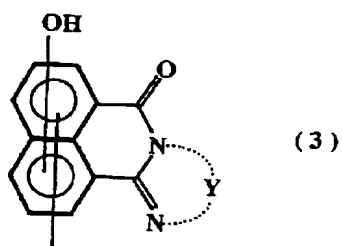
(4) または (5) で示されるカプラー残基を表し、n は 1～3 の整数を表す。ただし、 $-\text{N}=\text{N}-\text{Cp}$ が同一ベンゼン環に複数個結合することはない。)

【化 2】



(式中、X はベンゼン環と縮合して多環芳香環または複素環を形成するのに必要な残基を表し、R₁ 及び R₂ は水素原子、置換もしくは無置換のアルキル基、置換もしくは無置換のアリール基または置換もしくは無置換の複素環基を表す。また、R₁ と R₂ は式中の窒素原子を介して環状アミノ基を形成してもよい。Z₁ は酸素原子または硫黄原子を表し、m₁ は 0 または 1 を表す。)

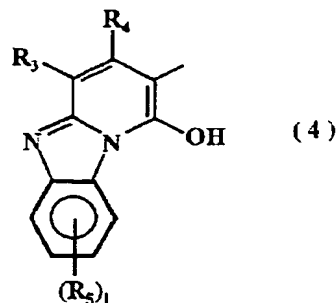
【化 3】



(式中、Y は置換もしくは無置換の 2 価の芳香族炭化水素環基または置換もしくは無置換の 2 価の含窒素複素環基を表す。)

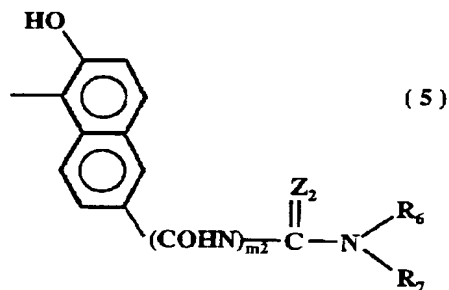
【化 4】

2



(式中、R₃ は水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、カルボキシ基、アルコキシカルボニル基、カルバモイル基またはニトロ基を表し、R₄ は置換もしくは無置換のアルキル基または置換もしくは無置換のアリール基を表し、R₅ はハロゲン原子、置換もしくは無置換のアルキル基、置換もしくは無置換のアルコキシ基、シアノ基またはニトロ基を表し、1 は 0～2 の整数を表し、1 = 2 の時、R₅ は相異なる基であってもよい。)

【化 5】



(式中、R₆ 及び R₇ は水素原子、置換もしくは無置換のアルキル基、置換もしくは無置換のアリール基または置換もしくは無置換の複素環基を表す。また、R₆ と R₇ は式中の窒素原子を介して環状アミノ基を形成してもよい。Z₂ は酸素原子または硫黄原子を表し、m₂ は 0 または 1 を表す。)

【請求項 2】 Cp が式 (2) で示されるカプラー残基である請求項 1 に記載の電子写真感光体。

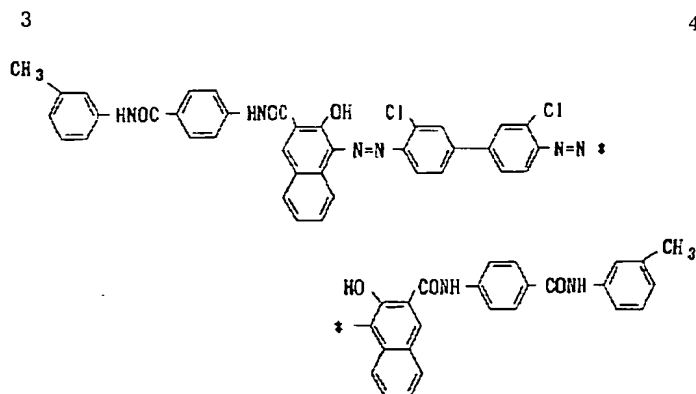
【請求項 3】 Cp が式 (3) で示されるカプラー残基である請求項 1 に記載の電子写真感光体。

【請求項 4】 Cp が式 (4) で示されるカプラー残基である請求項 1 に記載の電子写真感光体。

【請求項 5】 Cp が式 (5) で示されるカプラー残基である請求項 1 に記載の電子写真感光体。

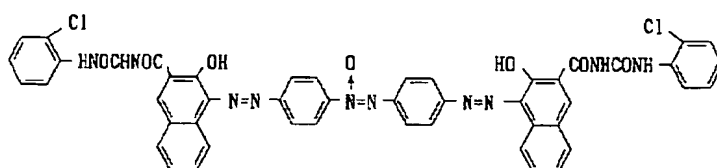
【請求項 6】 アゾ顔料が下記式で示される請求項 1 または 2 に記載の電子写真感光体。

【化 6】



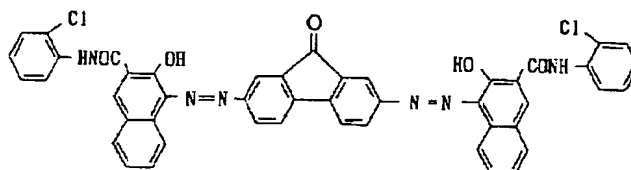
【請求項 7】 アゾ顔料が下記式で示される請求項 1 または 2 に記載の電子写真感光体。

【化 7】



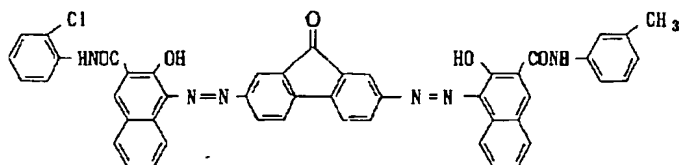
【請求項 8】 アゾ顔料が下記式で示される請求項 1 または 2 に記載の電子写真感光体。

【化 8】



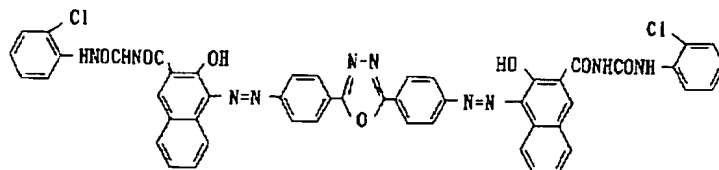
【請求項 9】 アゾ顔料が下記式で示される請求項 1 または 2 に記載の電子写真感光体。

【化 9】



【請求項 10】 アゾ顔料が下記式で示される請求項 1 または 2 に記載の電子写真感光体。

【化 10】

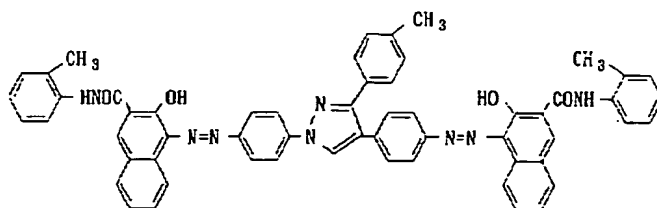


【請求項 11】 アゾ顔料が下記式で示される請求項 1 または 2 に記載の電子写真感光体。

【化 11】

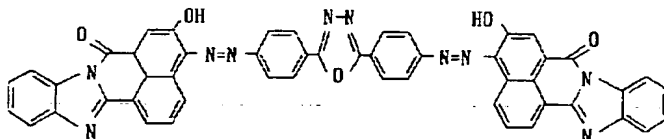
5

6



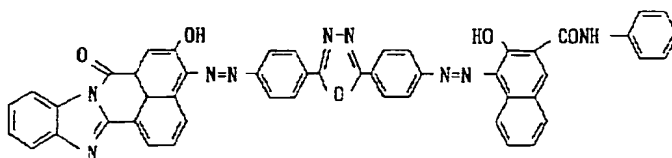
【請求項 12】 アゾ顔料が下記式で示される請求項 1 または 3 に記載の電子写真感光体。

【化 12】



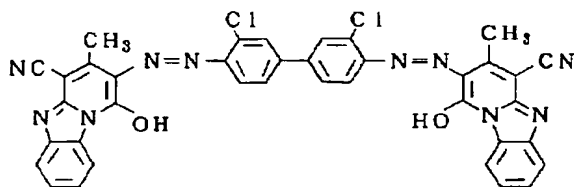
【請求項 13】 アゾ顔料が下記式で示される請求項 1 または 3 に記載の電子写真感光体。

【化 13】



【請求項 14】 アゾ顔料が下記式で示される請求項 1 または 4 に記載の電子写真感光体。

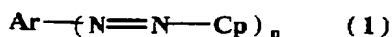
【化 14】



【請求項 15】 半導体レーザー光が有する波長が 400～450 nm である請求項 1～14 のいずれかに記載の電子写真感光体。

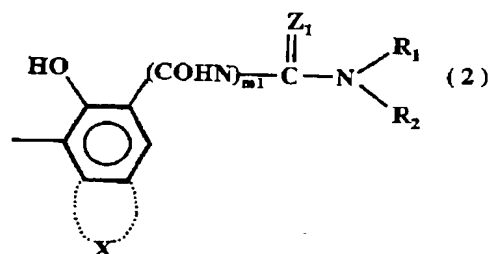
【請求項 16】 電子写真感光体、及び帯電手段、現像手段及びクリーニング手段から選択される少なくとも一つの手段を一体に支持し、電子写真装置本体に着脱自在であるプロセスカートリッジにおいて、該電子写真感光体は支持体上に感光層を有し、380～500 nm の波長を有する半導体レーザー光を照射され、該感光層が下記式 (1) で示されるアゾ顔料を含有することを特徴とするプロセスカートリッジ。

【化 15】



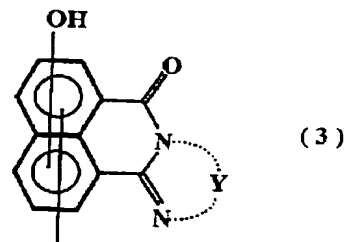
(式中、Ar は直接あるいは結合基を介して結合していてもよい、置換もしくは無置換の芳香族炭化水素環基または複素環基を表し、Cp は下記式 (2)、(3)、(4) または (5) で示されるカプラー残基を表し、n は 1～3 の整数を表す。ただし、-N=N-Cp が同一ベンゼン環に複数個結合することはない。)

【化 16】



(式中、X はベンゼン環と縮合して多環芳香環または複素環を形成するのに必要な残基を表し、R₁ 及び R₂ は水素原子、置換もしくは無置換のアルキル基、置換もしくは無置換のアリール基または置換もしくは無置換の複素環基を表す。また、R₁ と R₂ は式中の窒素原子を介して環状アミノ基を形成してもよい。Z₁ は酸素原子または硫黄原子を表し、m₁ は 0 または 1 を表す。)

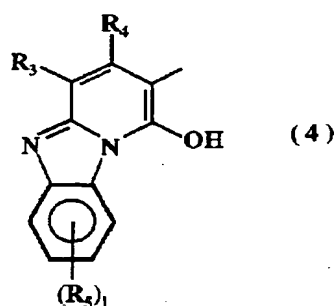
【化 17】



(式中、Y は置換もしくは無置換の 2 価の芳香族炭化水素環基または置換もしくは無置換の 2 価の含窒素複素環基を表す。)

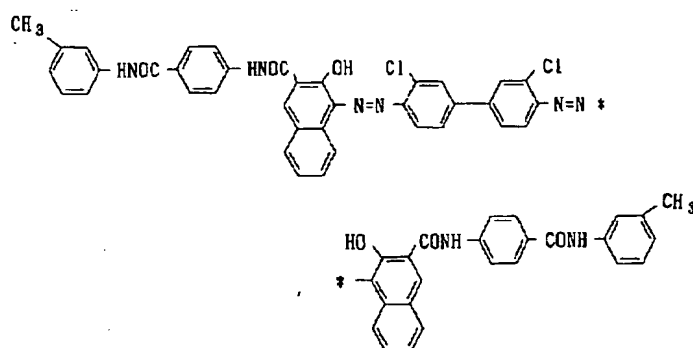
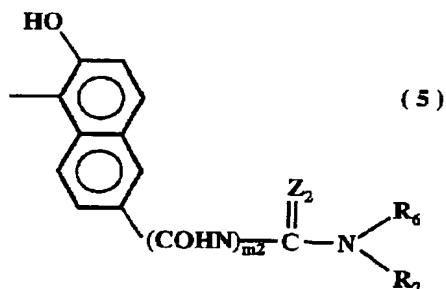
【化 18】

7



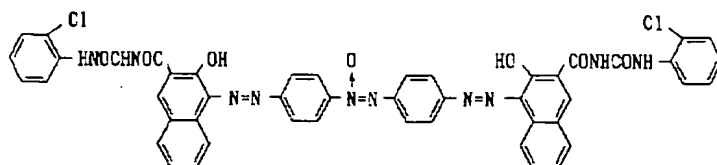
(式中、 R_3 は水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、カルボキシ基、アルコキシカルボニル基、カルバモイル基またはニトロ基を表し、 R_4 は置換もしくは無置換のアルキル基または置換もしくは無置換のアリール基を表し、 R_5 はハロゲン原子、置換もしくは無置換のアルキル基、置換もしくは無置換のアルコキシ基、シアノ基またはニトロ基を表し、 l は0～2の整数を表し、 $l=2$ の時、 R_5 は相異なる基であってもよい。)

【化19】



【請求項22】 アゾ顔料が下記式で示される請求項16または17に記載のプロセスカートリッジ。

【化21】



【請求項23】 アゾ顔料が下記式で示される請求項16または17に記載のプロセスカートリッジ。

【化22】

8

(式中、 R_6 及び R_7 は水素原子、置換もしくは無置換のアルキル基、置換もしくは無置換のアリール基または置換もしくは無置換の複素環基を表す。また、 R_6 と R_7 は式中の窒素原子を介して環状アミノ基を形成してもよい。 Z_2 は酸素原子または硫黄原子を表し、 m_2 は0または1を表す。)

【請求項17】 C_p が式(2)で示されるカブラー残基である請求項16に記載のプロセスカートリッジ。

【請求項18】 C_p が式(3)で示されるカブラー残基である請求項16に記載のプロセスカートリッジ。

【請求項19】 C_p が式(4)で示されるカブラー残基である請求項16に記載のプロセスカートリッジ。

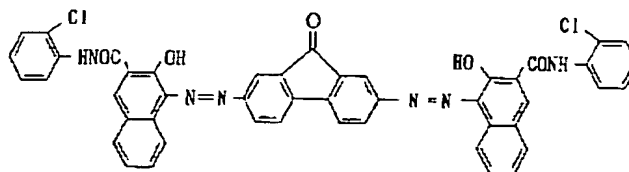
【請求項20】 C_p が式(5)で示されるカブラー残基である請求項16に記載のプロセスカートリッジ。

【請求項21】 アゾ顔料が下記式で示される請求項16または17に記載のプロセスカートリッジ。

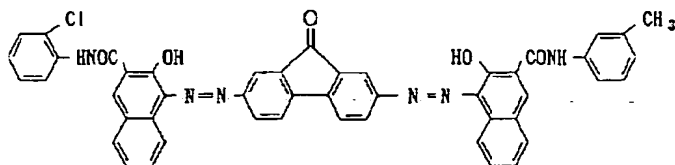
【化20】

9

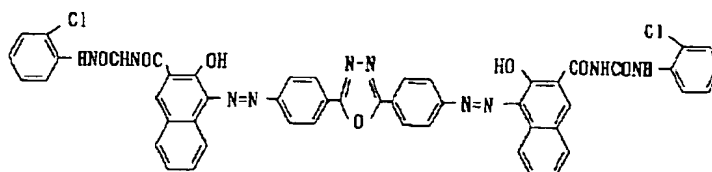
10



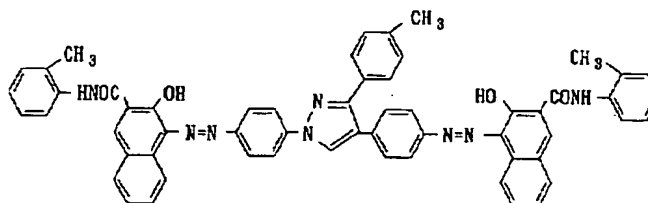
【請求項 24】 アゾ顔料が下記式で示される請求項 1
6 または 17 に記載のプロセスカートリッジ。 【化 23】



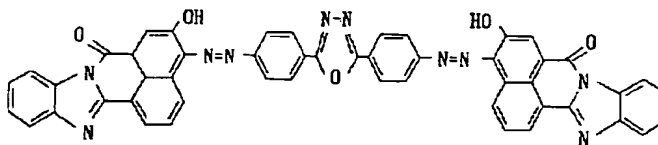
【請求項 25】 アゾ顔料が下記式で示される請求項 1
6 または 17 に記載のプロセスカートリッジ。 【化 24】



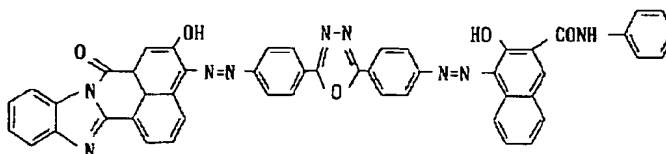
【請求項 26】 アゾ顔料が下記式で示される請求項 1
6 または 17 に記載のプロセスカートリッジ。 【化 25】



【請求項 27】 アゾ顔料が下記式で示される請求項 1
6 または 18 に記載のプロセスカートリッジ。 【化 26】

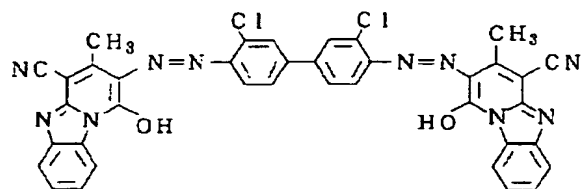


【請求項 28】 アゾ顔料が下記式で示される請求項 1
6 または 18 に記載のプロセスカートリッジ。 【化 27】



【請求項 29】 アゾ顔料が下記式で示される請求項 1
6 または 19 に記載のプロセスカートリッジ。
【化 28】

11

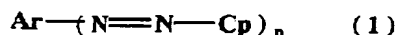


【請求項30】 半導体レーザー光が有する波長が400～450nmである請求項16～29のいずれかに記載のプロセスカートリッジ。

【請求項31】 電子写真感光体、帯電手段、露光手段、現像手段及び転写手段を有する電子写真装置において、該露光手段が露光光源として380～500nmの発振波長を有する半導体レーザーを有し、該電子写真感光体が支持体上に感光層を有し、該感光層が下記式

(1) で示されるアゾ顔料を含有することを特徴とする電子写真装置。

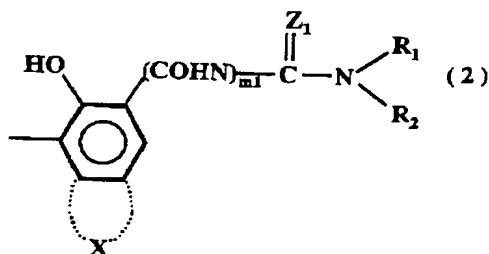
【化29】



(式中、Arは直接あるいは結合基を介して結合していてもよい、置換もしくは無置換の芳香族炭化水素環基または複素環基を表し、Cpは下記式(2)、(3)、

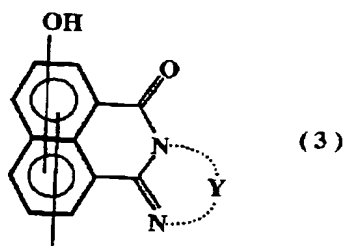
(4)または(5)で示されるカブラー残基を表し、nは1～3の整数を表す。ただし、-N=N-Cpが同一ベンゼン環に複数個結合することはない。)

【化30】



(式中、Xはベンゼン環と縮合して多環芳香環または複素環を形成するのに必要な残基を表し、R1及びR2は水素原子、置換もしくは無置換のアルキル基、置換もしくは無置換のアリール基または置換もしくは無置換の複素環基を表す。また、R1とR2は式中の窒素原子を介して環状アミノ基を形成してもよい。Z1は酸素原子または硫黄原子を表し、m1は0または1を表す。)

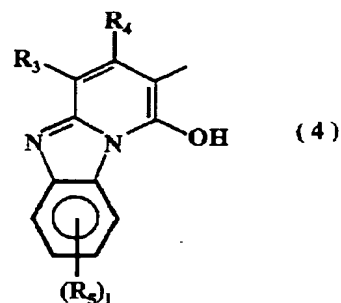
【化31】



12

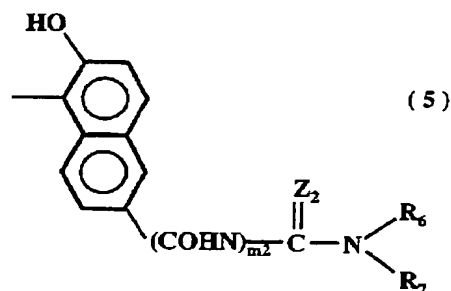
(式中、Yは置換もしくは無置換の2価の芳香族炭化水素環基または置換もしくは無置換の2価の含窒素複素環基を表す。)

【化32】



(式中、R3は水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、カルボキシ基、アルコキシカルボニル基、カルバモイル基またはニトロ基を表し、R4は置換もしくは無置換のアルキル基または置換もしくは無置換のアリール基を表し、R5はハロゲン原子、置換もしくは無置換のアルキル基、置換もしくは無置換のアルコキシ基、シアノ基またはニトロ基を表し、lは0～2の整数を表し、l=2の時、R5は相異なる基であってもよい。)

【化33】



(式中、R6及びR7は水素原子、置換もしくは無置換のアルキル基、置換もしくは無置換のアリール基または置換もしくは無置換の複素環基を表す。また、R6とR7は式中の窒素原子を介して環状アミノ基を形成してもよい。Z2は酸素原子または硫黄原子を表し、m2は0または1を表す。)

【請求項32】 Cpが式(2)で示されるカブラー残基である請求項31に記載の電子写真装置。

【請求項33】 Cpが式(3)で示されるカブラー残基である請求項31に記載の電子写真装置。

【請求項34】 Cpが式(4)で示されるカブラー残基である請求項31に記載の電子写真装置。

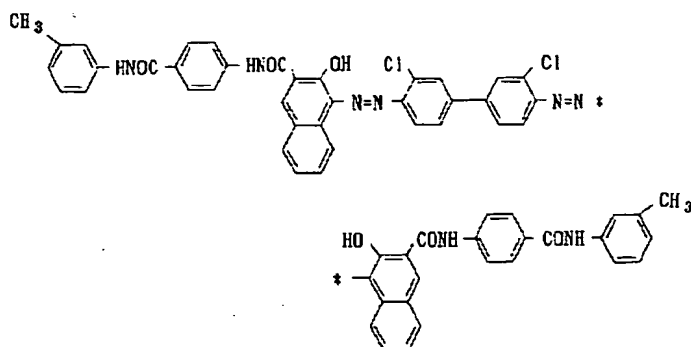
【請求項35】 Cpが式(5)で示されるカブラー残基である請求項31に記載の電子写真装置。

【請求項36】 アゾ顔料が下記式で示される請求項31または32に記載の電子写真装置。

【化34】

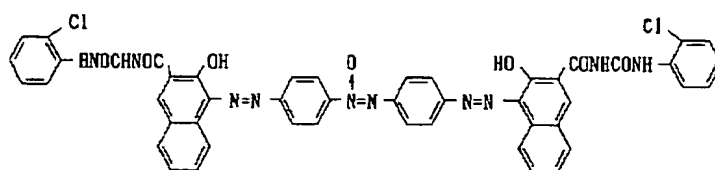
13

14



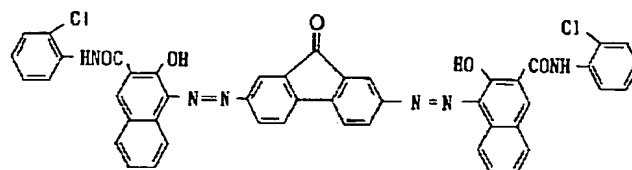
【請求項 37】 アゾ顔料が下記式で示される請求項 3
1 または 32 に記載の電子写真装置。

【化 35】



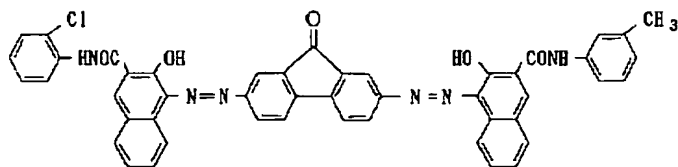
【請求項 38】 アゾ顔料が下記式で示される請求項 3
1 または 32 に記載の電子写真装置。

【化 36】



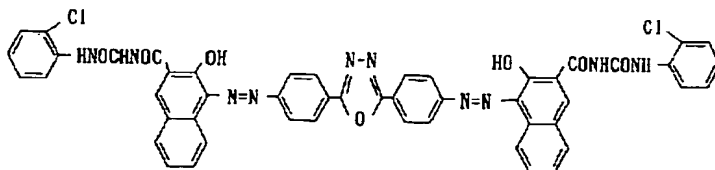
【請求項 39】 アゾ顔料が下記式で示される請求項 3
1 または 32 に記載の電子写真装置。

【化 37】



【請求項 40】 アゾ顔料が下記式で示される請求項 3
1 または 32 に記載の電子写真装置。

【化 38】

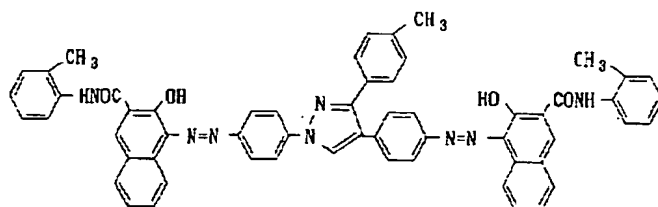


【請求項 41】 アゾ顔料が下記式で示される請求項 3
1 または 32 に記載の電子写真装置。

【化 39】

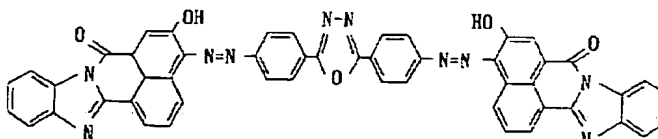
15

16



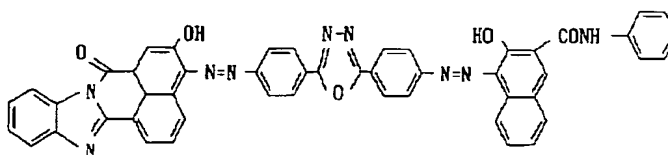
【請求項 4 2】 アゾ顔料が下記式で示される請求項 3
1 または 3 3 に記載の電子写真装置。

【化 4 0】



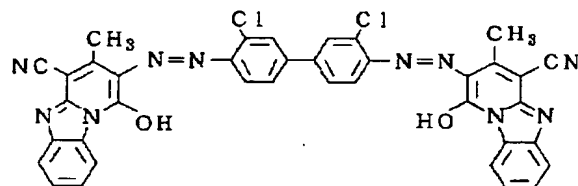
【請求項 4 3】 アゾ顔料が下記式で示される請求項 3
1 または 3 3 に記載の電子写真装置。

【化 4 1】



【請求項 4 4】 アゾ顔料が下記式で示される請求項 3
1 または 3 4 に記載の電子写真装置。

【化 4 2】



【請求項 4 5】 半導体レーザーの発振波長が 400 ～
450 nm である請求項 3 1 ～ 4 4 のいずれかに記載の
電子写真装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、電子写真感光体、プロセスカートリッジ及び電子写真装置に関し、詳しくは画像の高解像度化が可能な短波長の半導体レーザーに適した電子写真感光体、プロセスカートリッジ及び電子写真装置に関する。

【0002】

【従来の技術】 現在、レーザープリンターなどに代表されるレーザーを光源として使用している電子写真装置において使用されているレーザーは、800 nm 付近あるいは 680 nm 付近に発振波長を有する半導体レーザーが主流である。近年、出力画像の高画質化のニーズの高まりから、高解像度化に向けた様々なアプローチがなされている。レーザーの波長もこの高解像度化に深く関わっており、特開平 9-240051 号公報にも記載されているように、レーザーの発振波長が短くなるほど、レ

ーザーのスポット径を小さくすることが可能となり、高解像度の潜像形成が可能となる。

【0003】 レーザー発振波長の短波長化には、いくつかの手法が挙げられる。一つは、非線形光学材料を利用し、第 2 高調波発生 (SHG) を用いてレーザー光の波長を 2 分の 1 にするものである (特開平 9-275242 号公報、特開平 9-189930 号公報、特開平 5-313033 号公報など)。この系は、一次光源として、既に技術が確立し高出力可能な GaAs 系半導体レーザーや YAG レーザーを使用することができるため、長寿命化や大出力化が可能である。

【0004】 もう一つは、ワイドギャップ半導体を用いるもので、SHG 利用のデバイスと比べ、装置の小型化が可能である。ZnSe 系半導体レーザー (特開平 7-321409 号公報、特開平 6-334272 号公報など) や、GaN 系半導体レーザー (特開平 8-88441 号公報、特開平 7-335975 号公報など) が、その発光効率の高さから、以前から多くの研究の対象となっている。

【0005】 これらの半導体レーザーは素子構造、結晶成長条件及び電極などの最適化が難しく、結晶中の欠陥などにより、実用化に必須である室温での長時間発振が困難であった。

【0006】 しかし、基盤などの技術革新が進み、1997 年 10 月には日亜化学工業から、GaN 系半導体レーザーで 1150 時間連続発振 (50℃ 条件) が報告されるなど、実用化が目前に迫っている状態である。

【0007】

【発明が解決しようとする課題】 特開平 9-24005

30

40

50

17

1号公報には、400～500nmのレーザーに適した感光体として、 α 型チタニルフタロシアニンを用いた単層ないしは電荷発生層を最表面層とした積層感光体が開示されているが、本発明者らの検討によれば、この材料を用いた場合、感度が悪い上に、特に400nm付近の光に対するメモリーが非常に大きいため、繰り返し使用した際の感光体の電位変動が大きいという問題があることが分かった。

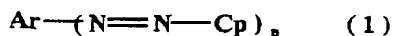
【0008】本発明の目的は、380～500nmの波長域でも高い感度特性を有し、かつ光メモリーが小さく繰り返し使用時の電位変動の小さい電子写真感光体及びこれを有するプロセスカートリッジを提供し、またこの感光体と短波長レーザーを使用することによって、実用的で安定して高画質な出力画像が得られる電子写真装置を提供することにある。

【0009】

【課題を解決するための手段】本発明に従って、支持体上に感光層を有する電子写真感光体において、該電子写真感光体が380～500nmの波長を有する半導体レーザー光を照射され、かつ、該感光層が下記式(1)で示されるアゾ顔料を含有する電子写真感光体が提供される。

【0010】

【化43】

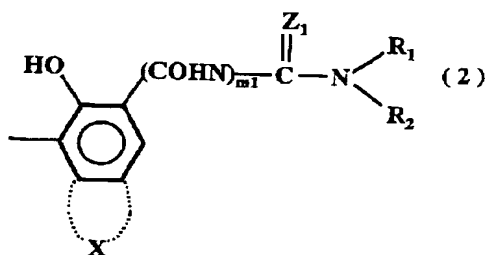


(式中、Arは直接あるいは結合基を介して結合していてもよい、置換もしくは無置換の芳香族炭化水素環基または複素環基を表し、Cpは下記式(2)、(3)、

(4)または(5)で示されるカプラー残基を表し、nは1～3の整数を表す。ただし、 $-\text{N}=\text{N}-\text{Cp}$ が同一ベンゼン環に複数個結合することはない。)

【0011】

【化44】

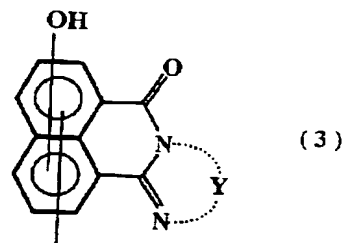


(式中、Xはベンゼン環と縮合して多環芳香環または複素環を形成するのに必要な残基を表し、R1及びR2は水素原子、置換もしくは無置換のアルキル基、置換もしくは無置換のアリール基または置換もしくは無置換の複素環基を表す。また、R1とR2は式中の窒素原子を介して環状アミノ基を形成してもよい。Z1は酸素原子または硫黄原子を表し、m1は0または1を表す。)

【0012】

【化45】

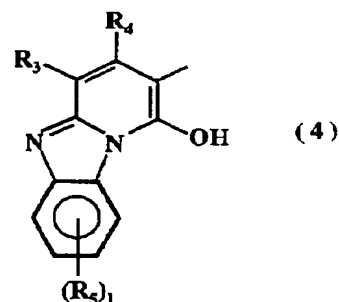
18



(式中、Yは置換もしくは無置換の2価の芳香族炭化水素環基または置換もしくは無置換の2価の含窒素複素環基を表す。)

【0013】

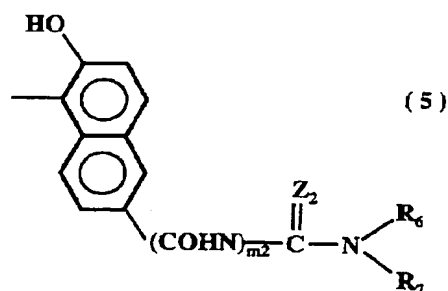
【化46】



(式中、R3は水素原子、ハロゲン原子、シアノ基、カルボキシル基、アルコキシカルボニル基、カルバモイル基またはニトロ基を表し、R4は置換もしくは無置換のアルキル基または置換もしくは無置換のアリール基を表し、R5はハロゲン原子、置換もしくは無置換のアルキル基、置換もしくは無置換のアルコキシ基、シアノ基またはニトロ基を表し、lは0～2の整数を表し、l=2の時、R5は相異なる基であってもよい。)

【0014】

【化47】



(式中、R6及びR7は水素原子、置換もしくは無置換のアルキル基、置換もしくは無置換のアリール基または置換もしくは無置換の複素環基を表す。また、R6とR7は式中の窒素原子を介して環状アミノ基を形成してもよい。Z2は酸素原子または硫黄原子を表し、m2は0または1を表す。)

【0015】また、本発明は、上記電子写真感光体を有するプロセスカートリッジである。

19

【0016】また、本発明は、上記電子写真感光体と露光光源として短波長半導体レーザーを有する電子写真装置である。

【0017】

【発明の実施の形態】以下に、本発明の実施の形態を詳細に説明する。

【0018】式(1)中、Arとしてはベンゼン、ナフタレン、フルオレン、フェナンスレン、アントラセン及びピレンなどの芳香族炭化水素環、フラン、チオフェン、ピリジン、インドール、ベンゾチアゾール、カルバゾール、アクリドン、ジベンゾチオフェン、ベンゾオキサゾール、オキサジアゾール及びチアゾールなどの複素環、更に上記芳香族炭化水素環または複素環を直接あるいは芳香族性基または非芳香族性基で結合したものの、例えば、ビフェニル、ビナフチル、ジフェニルアミン、トリフェニルアミン、N-メチルジフェニルアミン、フルオレノン、フェナンスレンキノン、アントラキノン、ベンズアンスロン、ターフェニル、ジフェニルオキサジアゾール、スチルベン、ジスチルベンゼン、アゾベンゼン、アゾキシベンゼン、フェニルベンズオキサゾール、ジフェニルメタン、ジフェニルスルホン、ジフェニルエーテル、ベンゾフェノン、テトラフェニル-p-フェニレンジアミン、テトラフェニルベンジジン、N-フェニル-2-ピリジルアミン及びN,N-ジフェニル-2-ピリジルアミンなどの基が挙げられる。

【0019】これらの基が有してもよい置換基としては、メチル、エチル、プロピル及びブチルなどのアルキル基、メトキシ、エトキシ及びプロポキシなどのアルコキシ基、フッ素原子、塩素原子及び臭素原子などのハロゲン原子、ジメチルアミノ及びジエチルアミノなどのジアルキルアミノ基、水酸基、ニトロ基、シアノ基及びハロメチル基などが挙げられる。

【0020】式(2)中のR₁及びR₂のアルキル基としては、メチル、エチル及びプロピルなどの基、アリール基としてはフェニル、ナフチル及びアンスリルなどの基、複素環基としてはピリジル、チエニル、カルバゾリル、ベンゾイミダゾリル及びベンゾチアゾリルなどの基、窒素原子を環内に含む環状アミノ基としてはピロール、ピロリン、ピロリジン、ピロリドン、インドール、インドリン、カルバゾール、イミダゾール、ピラゾール、ピリゾリン、オキサジン及びフェノキサジンなどが挙げられる。

【0021】これらの基が有してもよい置換基としては、メチル、エチル、プロピル及びブチルなどのアルキル基、メトキシ、エトキシ及びプロポキシなどのアルコキシ基、フッ素原子、塩素原子及び臭素原子などのハロゲン原子、ジメチルアミノ及びジエチルアミノなどのジアルキルアミノ基、フェニルカルバモイル基、ニトロ基、シアノ基及びトリフルオロメチルなどのハロメチル基などが挙げられる。

20

【0022】中でも、R₁及びR₂のどちらか一方が水素原子であり、他方が置換基を有してもよいフェニル基の場合が感度上好ましく、更にフェニル基の置換基は、アルキル基、ハロゲン原子及びフェニルカルバモイル基が好ましい。なお、このフェニルカルバモイル基のフェニル基は前述のような置換基を更に有していてもよい。

【0023】式(3)中のYの2価の芳香族炭化水素環基及び含窒素複素環基としては、o-フェニレン、o-ナフチレン、ペリナフチレン、1,2-アンスリル、3,4-ピラゾールジイル、2,3-ピリジンジイル、4,5-ピリジンジイル、6,7-イミダゾールジイル及び6,7-キノリンジイルなどの2価の基が挙げられる。

【0024】Yが有してもよい置換基としては、メチル、エチル、プロピル及びブチルなどのアルキル基、メトキシ、エトキシ及びプロポキシなどのアルコキシ基、フッ素原子、塩素原子及び臭素原子などのハロゲン原子、ジメチルアミノ及びジエチルアミノなどのジアルキルアミノ基、水酸基、ニトロ基、シアノ基及びハロメチル基などが挙げられる。

【0025】式(4)中のR₃、R₄及びR₅のハロゲン原子としては、塩素及び臭素など、アルコキシカルボニル基としては、メトキシカルボニル基及びエトキシカルボニル基など、カルバモイル基としては、カルバモイル基及びフェニルカルバモイル基など、アルキル基としては、メチル基、エチル基及びプロピル基など、アルコキシ基としては、メトキシ基及びエトキシ基など、アリール基としては、フェニル基、ナフチル基及びアンスリル基などが挙げられる。

【0026】これらの基が有してもよい置換基としては、メチル、エチル、プロピル及びブチルなどのアルキル基、メトキシ、エトキシ及びプロポキシなどのアルコキシ基、フッ素原子、塩素原子及び臭素原子などのハロゲン原子、ジメチルアミノ及びジエチルアミノなどのジアルキルアミノ基、水酸基、ニトロ基、シアノ基及びハロメチル基などが挙げられる。

【0027】式(5)中のR₆及びR₇のアルキル基としては、メチル、エチル及びプロピルなどの基、アリール基としてはフェニル、ナフチル及びアンスリルなどの基、複素環基としてはピリジル、チエニル、カルバゾリル、ベンゾイミダゾリル及びベンゾチアゾリルなどの基、窒素原子を環内に含む環状アミノ基としてはピロール、ピロリン、ピロリジン、ピロリドン、インドール、インドリン、カルバゾール、イミダゾール、ピラゾール、ピリゾリン、オキサジン及びフェノキサジンなどが挙げられる。

【0028】これらの基が有してもよい置換基としては、メチル、エチル、プロピル及びブチルなどのアルキル基、メトキシ、エトキシ及びプロポキシなどのアルコキシ基、フッ素原子、塩素原子及び臭素原子などのハロ

21

ゲン原子、ジメチルアミノ及びジエチルアミノなどのジアルキルアミノ基、水酸基、ニトロ基、シアノ基及びハロメチル基などが挙げられる。

【0029】中でも、R₆及びR₇のどちらか一方が水素原子であり、他方が置換基を有してもよいフェニル基の場合が感度上好ましく、更にフェニル基の置換基は、アルキル基、ハロゲン原子及びフェニルカルバモイル基が好ましい。なお、このフェニルカルバモイル基のフェニ

22

ル基は前述のような置換基を更に有していてもよい。

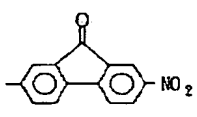
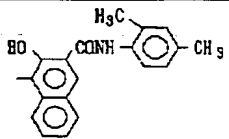
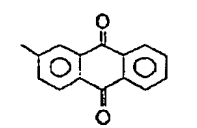
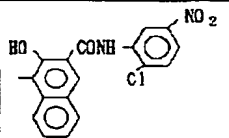
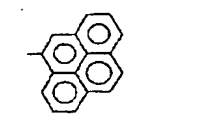
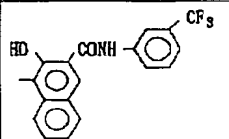
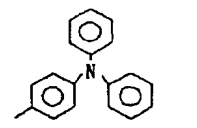
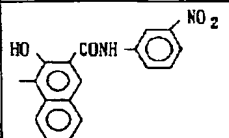
【0030】以下に、本発明に用いられる、アゾ顔料の好ましい化合物例を列举する。構造式は、式(1)のAr、Cpに相当する部分のみを記載した。なお、nが2または3の場合でCpが相異なる場合はCp1、Cp2及びCp3としてその構造を示した。

【0031】

【表1】

(n=1の場合)

Ar-N=N-Cp

例示化合物	Ar	Cp
2-1		
2-2		
2-3		
2-4		

【0032】

【表2】

23

24

(n=2の場合)

Cp1-N=N-Ar-N=N-Cp2

例示化合物	Ar	Cp1	Cp2
2-5		 +	Cp1と同じ
2-6			Cp1と同じ
2-7			Cp1と同じ
2-8			Cp1と同じ

【0033】

【表3】

(n=2の場合)

Cp1-N=N-Ar-N=N-Cp2

例示化合物	Ar	Cp1	Cp2
2-9			Cp1と同じ
2-10			Cp1と同じ
2-11			Cp1と同じ
2-12			Cp1と同じ

【0034】

【表4】

(n = 2 の場合)

Cp1-N=N-Ar-N=N-Cp2

例示化合物	Ar	Cp1	Cp2
2-13			Cp1と同じ
2-14			Cp1と同じ
2-15			Cp1と同じ
2-16			

【0035】

【表5】

(n = 2 の場合)

Cp1-N=N-Ar-N=N-Cp2

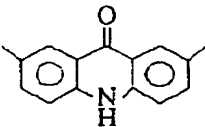
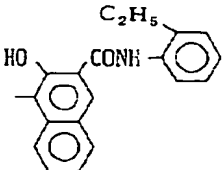
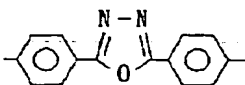
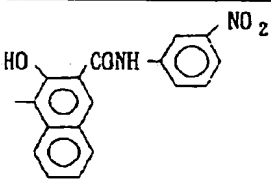
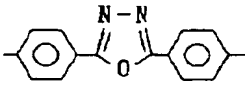
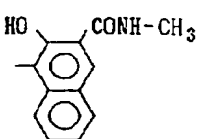
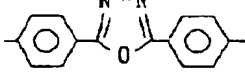
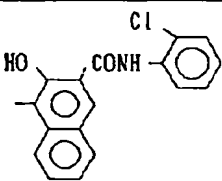
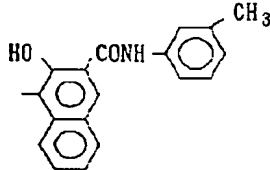
例示化合物	Ar	Cp1	Cp2
2-17			Cp1と同じ
2-18			Cp1と同じ
2-19			Cp1と同じ
2-20			Cp1と同じ

【0036】

【表6】

(n = 2 の場合)

Cp1-N=N-Ar-N=N-Cp2

例示 化合物	Ar	Cp1	Cp2
2-21			Cp1と同じ
2-22			Cp1と同じ
2-23			Cp1と同じ
2-24			

【0037】

【表7】

29

30

(n=2の場合)

Cp1-N=N-Ar-N=N-Cp2

例示化合物	Ar	Cp1	Cp2
2-25			Cp1と同じ
2-26			 *CONH-
2-27			Cp1と同じ
2-28			Cp1と同じ

【0038】

【表8】

(n=2の場合)

Cp1-N=N-Ar-N=N-Cp2

例示化合物	Ar	Cp1	Cp2
2-29			Cp1と同じ
2-30			Cp1と同じ
2-31			Cp1と同じ
2-32			Cp1と同じ

【0039】

【表9】

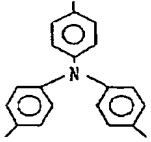
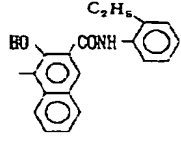
31

32

$$N=N-Cp3$$

$$Cp1-N=N-Ar-N=N-Cp2$$

(n=3の場合)

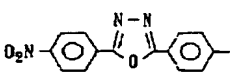
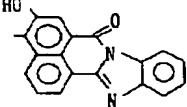
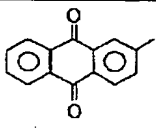
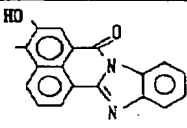
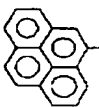
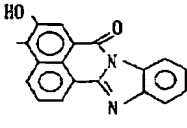
例示化合物	Ar	Cp1, Cp2, Cp3
2-33		

【0040】

【表10】

(n=1の場合)

$Ar-N=N-Cp$

例示化合物	Ar	Cp
3-1		
3-2		
3-3		

【0041】

【表11】

(n=2の場合)

Cp1-N=N-Ar-N=N-Cp2

例示化合物	Ar	Cp1	Cp2
3-4			Cp1と同じ
3-5			Cp1と同じ
3-6			Cp1と同じ
3-7			
3-8			Cp1と同じ

【0042】

【表12】

(n=2の場合)

Cp1-N=N-Ar-N=N-Cp2

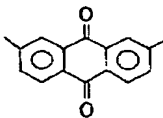
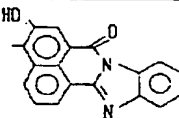
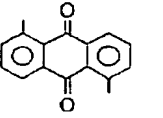
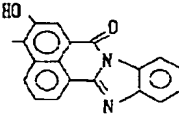
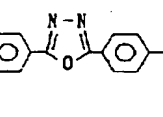
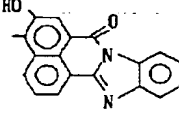
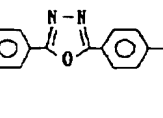
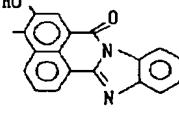
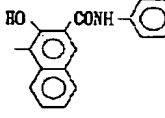
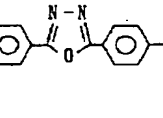
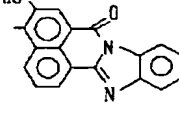
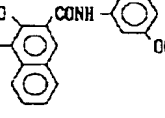
例示化合物	Ar	Cp1	Cp2
3-9			Cp1と同じ
3-10			Cp1と同じ
3-11			Cp1と同じ
3-12			Cp1と同じ
3-13			Cp1と同じ

【0043】

【表13】

(n=2の場合)

Cp1-N=N-Ar-N=N-Cp2

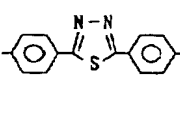
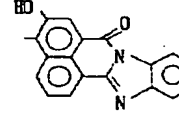
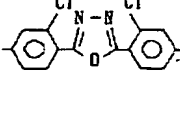
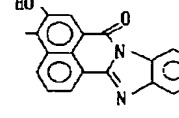
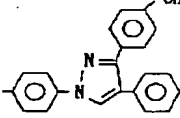
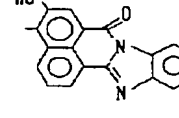
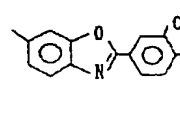
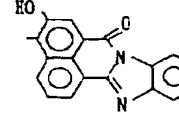
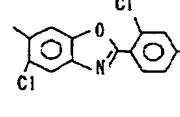
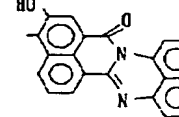
例示化合物	Ar	Cp1	Cp2
3-14			Cp1と同じ
3-15			Cp1と同じ
3-16			Cp1と同じ
3-17			
3-18			

【0044】

【表14】

(n=2の場合)

Cp1-N=N-Ar-N=N-Cp2

例示化合物	Ar	Cp1	Cp2
3-19			Cp1と同じ
3-20			Cp1と同じ
3-21			Cp1と同じ
3-22			Cp1と同じ
3-23			Cp1と同じ

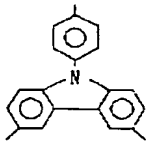
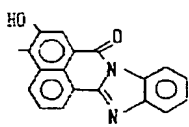
37

38

【0045】

【表15】

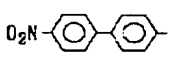
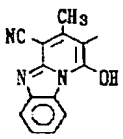
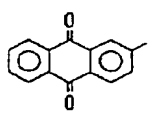
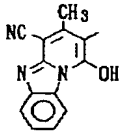

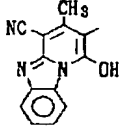
$$\text{Cp1}-\text{N}=\text{N}-\overset{\text{N}=\text{N}-\text{Cp3}}{\underset{|}{\text{Ar}}}-\text{N}=\text{N}-\text{Cp2}$$

例示化合物	Ar	Cp1, Cp2, Cp3
3-24		

【0046】

【表16】

$$\text{Ar}-\text{N}=\text{N}-\text{Cp}$$

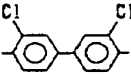
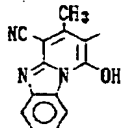
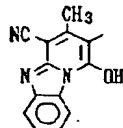
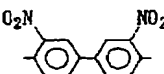
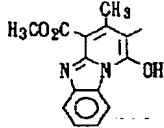
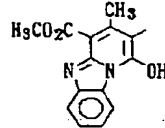
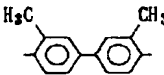
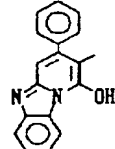
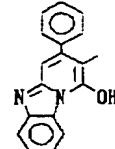
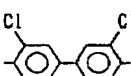
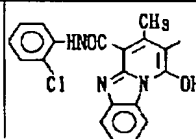
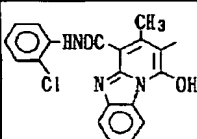
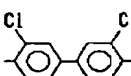

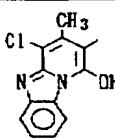
例示化合物	Ar	Cp
4-1		
4-2		
4-3		

【0047】

【表17】

(n=2の場合)

Cp1-N=N-Ar-N=N-Cp2

例示化合物	Ar	Cp1	Cp2
4-4			
4-5			
4-6			
4-7			
4-8			

【0048】

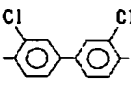
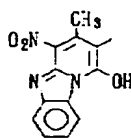
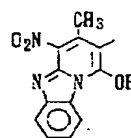
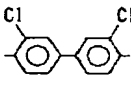
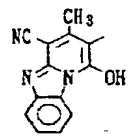
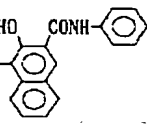
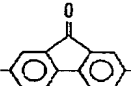
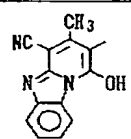
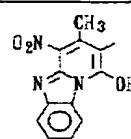
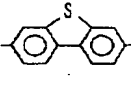
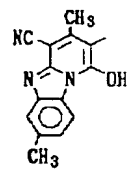
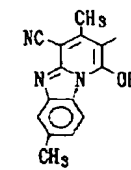
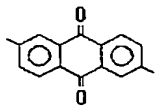
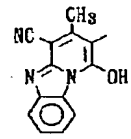
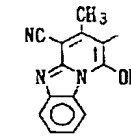
【表18】

41

42

(n = 2 の場合)

Cp1-N=N-Ar-N=N-Cp2

例示化合物	Ar	Cp1	Cp2
4-9			
4-10			
4-11			
4-12			
4-13			

【0049】

【表19】

43

44

(n = 2 の場合)

Cp1-N=N-Ar-N=N-Cp2

例示化合物	Ar	Cp1	Cp2
4-14			
4-15			
4-16			
4-17			
4-18			

【0050】

【表20】

(n = 2 の場合)

Cp1-N=N-Ar-N=N-Cp2

例示化合物	Ar	Cp1	Cp2
4-19			

【0051】

【表21】

(n = 3 の場合)

$$\begin{array}{c} \text{N=N-Cp3} \\ | \\ \text{Cp1-N=N-Ar-N=N-Cp2} \end{array}$$

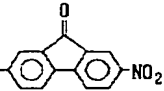
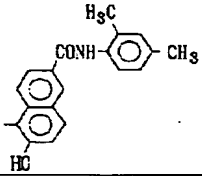
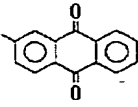
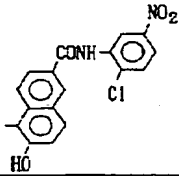
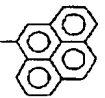
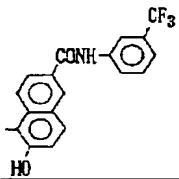
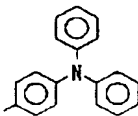
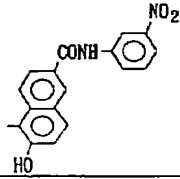
例示化合物	Ar	Cp1, Cp2, Cp3
4-20		

【0052】

【表22】

(n = 1 の場合)

Ar-N=N-Cp

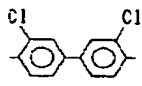
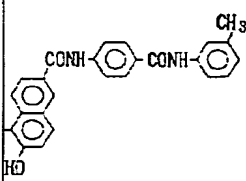
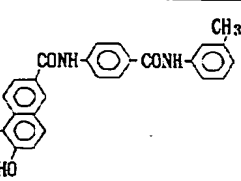
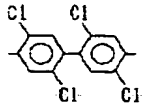
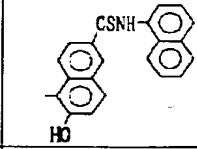
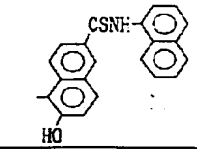
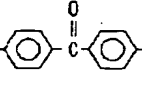
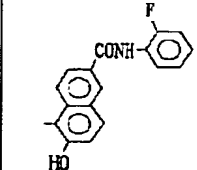
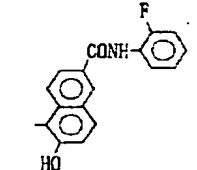
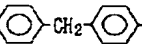
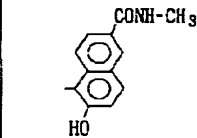
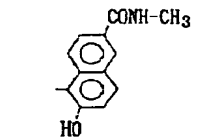
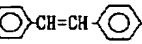
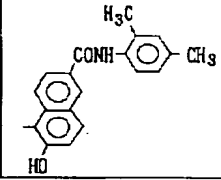
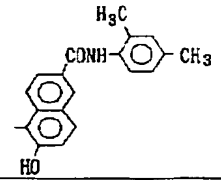
例示化合物	Ar	Cp
5-1		
5-2		
5-3		
5-4		

【0053】

【表 23】

(n = 2 の場合)

Cp1-N=N-Ar-N=N-Cp2

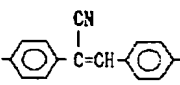
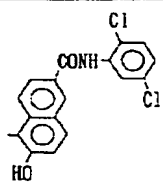
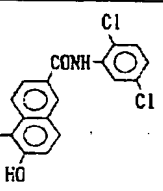
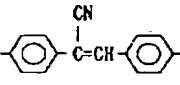
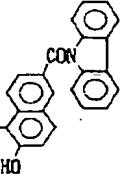
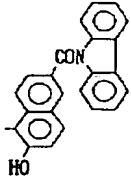
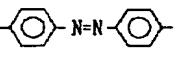
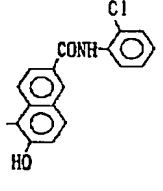
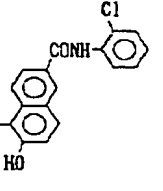
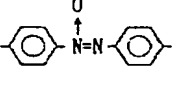
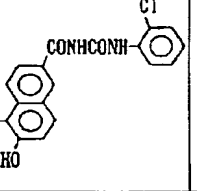
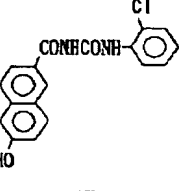
例示化合物	Ar	Cp1	Cp2
5-5			
5-6			
5-7			
5-8			
5-9			

【0054】

【表24】

(n = 2 の場合)

Cp 1-N=N-Ar-N=N-Cp 2

例示化合物	Ar	Cp 1	Cp 2
5-10			
5-11			
5-12			
5-13			

【0055】

【表 25】

(n = 2 の場合)

Cp1-N=N-Ar-N=N-Cp2

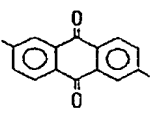
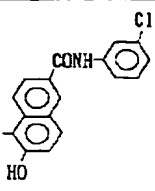
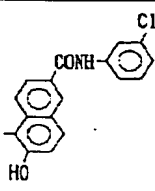
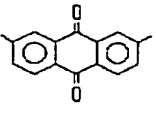
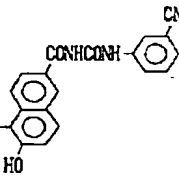
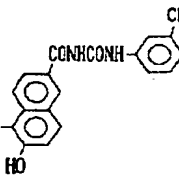
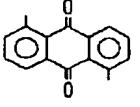
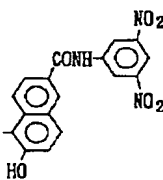
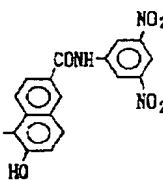
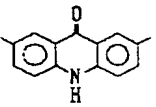
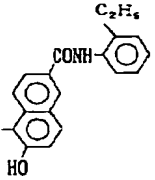
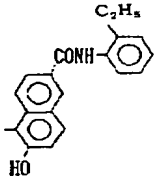
例示化合物	Ar	Cp1	Cp2
5-14			
5-15			
5-16			
5-17			

【0056】

【表26】

(n = 2 の場合)

Cp1-N=N-Ar-N=N-Cp2

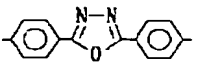
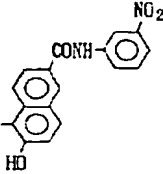
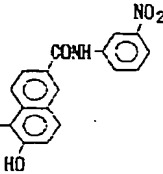
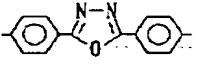
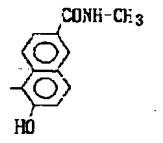
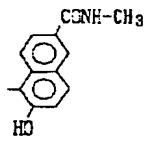
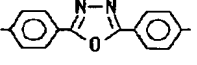
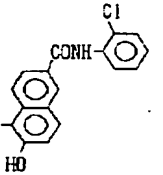
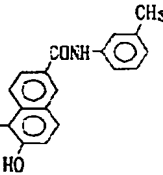
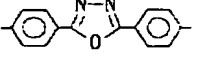
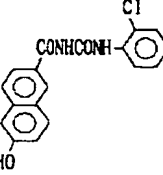
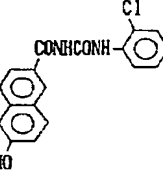
例示化合物	Ar	Cp1	Cp2
5-18			
5-19			
5-20			
5-21			

【0057】

【表 27】

(n = 2 の場合)

Cp1-N=N-Ar-N=N-Cp2

例示化合物	Ar	Cp1	Cp2
5-22			
5-23			
5-24			
5-25			

【0058】

【表28】

(n = 2 の場合)

Cp1-N=N-Ar-N=N-Cp2

例示化合物	Ar	Cp1	Cp2
5-26			
5-27			
5-28			
5-29			

【0059】

【表 29】

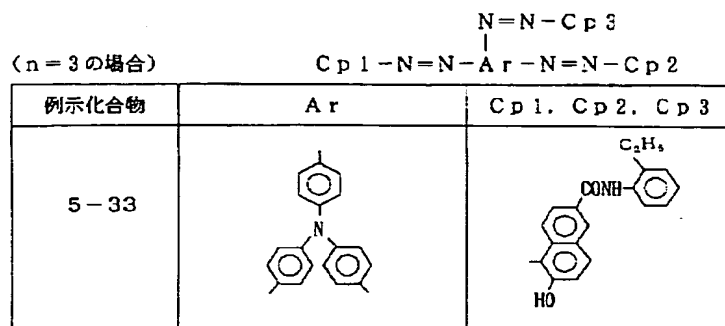
(n = 2 の場合)

Cp1-N=N-Ar-N=N-Cp2

例示化合物	Ar	Cp1	Cp2
5-30			
5-31			
5-32			

【0060】

【表 30】



【0061】これらの中では、例示化合物 2-5、2-13、2-15、2-16、2-25、2-28、3-16、3-17 及び 4-4 が好ましく、特には、2-13、3-16 及び 3-17 が好ましく、更には感度の安定性の点で 3-16 及び 3-17 が好ましい。

【0062】次に、本発明の電子写真感光体について詳しく説明する。

【0063】電子写真感光体の構成は、図 1、図 2 及び図 3 に示されるような公知のいかなる構成であってもさしつかえないが、図 1 の構成であることが好ましい。図中、a は支持体、b は感光層、c は電荷発生層、d は電荷輸送層、e は電荷発生材料（式（1）で示されるアゾ顔料）を示す。特開平 9-240051 号公報には、図 1 のような支持体上に電荷発生層と電荷輸送層をこの順に積層した感光体では、400～500nm の光は電荷輸送材料に吸収され、電荷発生層まで光が届かないため、原理上感度を示さないとあるが、必ずしもそのようなことはなく、電荷輸送層に使用される電荷輸送材料としてレーザーの発振波長に透過性のある電荷輸送材料を用いれば、上記構成の電子写真感光体でも十分な感度が得られ使用可能である。

【0064】以下に支持体上に電荷発生層と電荷輸送層とを積層した機能分離型感光体について、その作成方法を述べる。

【0065】電荷発生層は、電荷発生材料としての式（1）で示されるアゾ顔料を適当な溶剤中でバインダー樹脂と共に分散した液を支持体上に公知の方法によって塗布し乾燥することによって形成される。その膜厚は、5μm 以下であることが好ましく、特には 0.1～1μm であることが好ましい。

【0066】用いられるバインダー樹脂としては、広範な絶縁性樹脂あるいは有機光導電性ポリマーから選択されるが、ポリビニルブチラール、ポリビニルベンザール、ポリアリレート、ポリカーボネート、ポリエステル、フェノキシ樹脂、セルロース系樹脂、アクリル樹脂及びポリウレタンなどが好ましく、これらの樹脂は置換基を有してもよく、置換基としてはハロゲン原子、アルキル基、アルコキシ基、ニトロ基、シアノ基及びトリフルオロメチル基などが好ましい。また、バインダー樹脂

の使用量は、電荷発生層全重量に対し、好ましくは 80 重量%以下、より好ましくは 40 重量%以下である。

【0067】また、使用する溶剤はバインダー樹脂を溶解し、後述の電荷輸送層や下引き層を溶解しないものから選択することが好ましい。具体的には、テトラヒドロフラン及び 1,4-ジオキサンなどのエーテル類、シクロヘキサノン及びメチルエチルケトンなどのケトン類、N,N-ジメチルホルムアミドなどのアミン類、酢酸メチル及び酢酸エチルなどのエステル類、トルエン、キシレン及びクロロベンゼンなどの芳香族類、メタノール、エタノール及び 2-プロパノールなどのアルコール類、クロロホルム、塩化メチレン、ジクロロエチレン、四塩化炭素及びトリクロロエチレンなどの脂肪族ハロゲン化炭化水素類などが挙げられる。

【0068】電荷輸送層は、電荷発生層の上または下に積層され、電界の存在下にて電荷発生層から電荷キャリアを受け取り、これを輸送する機能を有している。電荷輸送層は、電荷輸送材料を必要に応じて適当なバインダー樹脂と共に溶剤中に溶解した塗布液を塗布することによって形成される。その膜厚は、5～40μm であることが好ましく、特には 15～30μm であることが好ましい。

【0069】電荷輸送材料には電子輸送性材料と正孔輸送性材料があり、電子輸送性材料としては、例えば、2,4,7-トリニトロフルオレノン、2,4,5,7-テトラニトロフルオレノン、クロラニル及びテトラシアノキノジメタンなどの電子吸引性材料やこれらの電子吸引性材料を高分子化したものなどが挙げられる。

【0070】正孔輸送材料としては、例えば、ピレン及びアントラセンなどの多環芳香族化合物、カルバゾール系、インドール系、オキサゾール系、チアゾール系、オキサジアゾール系、ピラゾール系、ピラズリン系、チアジアゾール系及びトリアゾール系化合物などの複素環化合物、ヒドラゾン系化合物、スチリル系化合物、ベンジジン系化合物、トリアリールメタン系化合物及びトリフェニルアミン系化合物、あるいはこれらの化合物からなる基を主鎖又は側鎖に有するポリマー（例えば、ポリ-N-ビニルカルバゾール及びポリビニルアントラセンなど）が挙げられる。

61

【0071】また、これらの電荷輸送材料は1種または2種以上組み合わせて用いることができる。電荷輸送材料が成膜性を有していない時には、適当なバインダー樹脂を用いることができる。具体的には、アクリル樹脂、ポリアリレート、ポリカーボネート、ポリエステル、ポリスチレン、アクリロニトリルースチレンコポリマー、ポリアクリルアミド、ポリアミド、塩素化ゴムなどの絶縁性樹脂あるいはポリ-N-ビニルカルバゾール及びポリビニルアントラセンなどの有機光導電性ポリマーなどが挙げられる。

【0072】ただし、図1の構成の電子写真感光体に使用する場合、前述の通り使用する半導体レーザーの発振波長に対して透過性のある電荷輸送材料やバインダー樹脂を選択する必要がある。

【0073】支持体は、導電性を有するものであり、例えば、アルミニウム、アルミニウム合金、銅、亜鉛、ステンレス、バナジウム、モリブデン、クロム、チタン、ニッケル、インジウム、金や白金などが挙げられる。また、これらの金属または合金を真空蒸着法によって被膜形成したプラスチック（例えば、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリ塩化ビニル、ポリエチレンテレフタレート及びアクリル樹脂など）や導電性粒子（例えば、カーボンブラック及び銀粒子など）を適当なバインダー樹脂と共に上記のようなプラスチック、金属または合金上に被覆した支持体あるいは導電性粒子をプラスチックや紙に含浸させた支持体などを用いることができる。形状としては、ドラム状、シート状及びベルト状などが挙げられる。

【0074】本発明においては、支持体と感光層の間にバリアー機能と接着機能を有する下引き層を設けることもできる。

【0075】また、感光層を外部からの機械的及び化学的悪影響から保護することなどを目的として、保護層を設けることもできる。

【0076】なお、感光層には必要に応じて酸化防止剤や紫外線吸収剤などの添加剤を使用してもさしつかえない。

【0077】本発明における露光手段は、露光光源として380～500nmの発振波長を有する半導体レーザーを有していればよく、他の構成は特に制限されるものではない。また、半導体レーザーも発振波長が上記の範囲内であれば、他の構成は特に限定されるものではない。なお、本発明においては、半導体レーザーの発振波長が400～450nmであることが、電子写真特性の点で好ましい。

【0078】また、本発明における帯電手段、現像手段、転写手段及びクリーニング手段も特に限定されるものではない。

【0079】図4に本発明の電子写真感光体を有するプロセスカートリッジを有する電子写真装置の概略構成を

62

示す。

【0080】図において、1はドラム状の本発明の電子写真感光体であり、軸2を中心に矢印方向に所定の周速度で回転駆動される。感光体1は、回転過程において、一次帯電手段3によりその周面に正または負の所定電位の均一帯電を受け、次いで、380～500nmに発振波長を有する半導体レーザーを用いた露光手段（不図示）からの露光4を受ける。こうして感光体1の周面に静電潜像が順次形成されていく。

【0081】形成された静電潜像は、次いで現像手段5によりトナー現像され、現像されたトナー現像像は、不図示の給紙部から感光体1と転写手段6との間に感光体1の回転と同期して取り出されて給紙された転写材7に、転写手段6により順次転写されていく。

【0082】像転写を受けた転写材7は、感光体面から分離されて像定着手段8へ導入されて像定着を受けることにより複写物（コピー）として装置外へプリントアウトされる。

【0083】像転写後の感光体1の表面は、クリーニング手段9によって転写残りトナーの除去を受けて清浄面化され、更に前露光手段（不図示）からの前露光10により除電処理された後、繰り返し画像形成に使用される。なお、図においては、一次帯電手段3が帯電ローラーを用いた接触帯電手段であるので、前露光は必ずしも必要ではない。

【0084】本発明においては、上述の電子写真感光体1、一次帯電手段3、現像手段5及びクリーニング手段9などの構成要素のうち、複数のものをプロセスカートリッジとして一体に結合して構成し、このプロセスカートリッジを複写機やレーザービームプリンターなどの電子写真装置本体に対して着脱自在の構成してもよい。例えば、一次帯電手段3、現像手段5及びクリーニング手段9の少なくとも一つを感光体1と共に一体に支持してカートリッジ化して、装置本体のレール12などの案内手段を用いて装置本体に着脱可能なプロセスカートリッジ11とすることができる。

【0085】

【実施例】以下、実施例を挙げて本発明を更に詳細に説明する。なお実施例中の「部」は重量部を示す。

【0086】（実施例1-1～1-10及び比較例1-1）アルミニウム支持体上にメトキシメチル化ナイロン（重量平均分子量32000）5gとアルコール可溶性共重合ナイロン（重量平均分子量29000）10gをメタノール95gに溶解した液をマイヤーバーで塗布し、乾燥することによって、膜厚が1μmの下引き層を形成した。

【0087】次に、表1-1に記載した電荷発生材料5gをシクロヘキサノン95gにブチラル樹脂（ブチラル化度63モル%、重量平均分子量35000）2gを溶かした溶液に加え、サンドミルを用いて20時間分

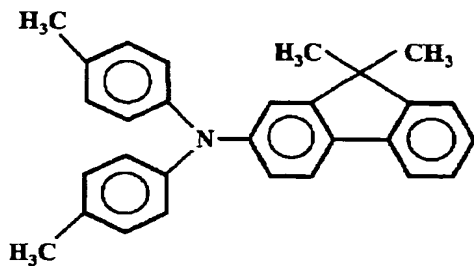
63

散した。この分散液を下引き層上にマイヤーバーで塗布し、乾燥することによって、膜厚が $0.2\mu\text{m}$ の電荷発生層を形成した。

【0088】次いで、下記構造式で示される電荷輸送材料5g

【0089】

【化48】



とポリカーボネートZ樹脂（数平均分子量20000）5gをモノクロベンゼン40gに溶解した溶液を電荷発生層上にマイヤーバーで塗布し、乾燥することによって、膜厚が $25\mu\text{m}$ の電荷輸送層を形成した。

【0090】このようにして作成した電子写真感光体を、静電複写紙試験装置（川口電機製：EPA-8100）を用いて、以下のように評価した。

【0091】（感度）電子写真感光体の表面電位を -700V になるようにコロナ帯電器で帯電し、次いでモノクロメータで分離した 400nm の単色光で露光し、表

64

面電位が -350V まで減衰するのに必要な光量を測定し、感度（ $E_{1/2}$ ）を求めた。同様に、 450nm 、 500nm の単色光における感度を測定した。

【0092】（繰り返し特性）次に、初期暗部電位（ V_d ）及び初期明部電位（ V_l ）をそれぞれ -700V 、 -200V 付近に設定し、 400nm の単色光を用いて帯電、露光を3000回繰り返し、 V_d 、 V_l の変動量（ ΔV_d 、 ΔV_l ）を測定した。

【0093】（フォトメモリー）電子写真感光体の初期 V_d 、 400nm の単色光での初期 V_l をそれぞれ -700V 、 -200V 付近に設定した。次に、電子写真感光体の一部に光強度 $20\mu\text{W}/\text{cm}^2$ の 400nm の単色光を15分間照射した後、再度電子写真感光体の V_d 、 V_l を測定し、フォトメモリーとして非照射部と照射部の V_d の差（ ΔV_{dPM} ）及び非照射部と照射部の V_l の差（ ΔV_{lPM} ）を測定した。

【0094】比較のために、電荷発生材料を α 型のチタニルフラロシアニンに代えた以外は、実施例1-1と同様にして電子写真感光体を作成し、評価した。

【0095】以上の結果を表1-1に示す。

【0096】なお、以下表中の繰り返し特性及びフォトメモリーにおけるマイナス記号は電位の絶対値の低下を表し、プラス記号は電位の絶対値の上昇を表す。

【0097】

【表31】

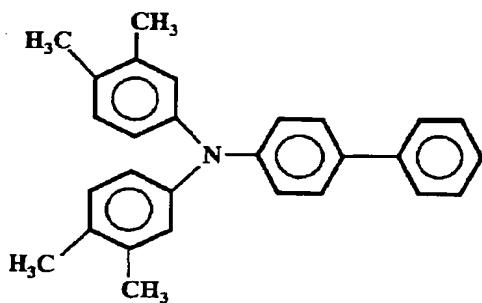
表 1-1

	電荷発生材料	感度 $E_{1/2}$ ($\mu\text{J}/\text{cm}^2$)			繰り返し 特性(V)		フォト メモリー(V)	
		400 nm	450 nm	500 nm	ΔV_d	ΔV_l	ΔV_{dPM}	ΔV_{lPM}
実施例 1-1	例示化合物 2-2	1.00	0.70	0.65	-25	-15	-20	-10
1-2	例示化合物 2-5	0.41	0.31	0.28	-15	-10	-10	-5
1-3	例示化合物 2-13	0.58	0.40	0.30	-10	0	-5	-5
1-4	例示化合物 2-15	0.62	0.42	0.35	-20	-5	-15	-10
1-5	例示化合物 2-16	0.42	0.30	0.25	-25	-10	-15	-10
1-6	例示化合物 2-17	1.12	0.82	0.71	-30	-15	-20	-10
1-7	例示化合物 2-22	1.21	0.78	0.68	-25	-20	-15	-15
1-8	例示化合物 2-25	0.95	0.63	0.45	-20	+5	-15	-10
1-9	例示化合物 2-28	0.83	0.55	0.40	-20	-15	-20	-20
1-10	例示化合物 2-29	0.96	0.65	0.50	-15	-5	-15	-10
比較例 1-1	α 型チタニル フラロシアニン	1.35	4.11	3.10	-105	-80	-230	-150

【0098】（実施例1-11～1-20及び比較例1-2）電荷輸送材料を下記化合物に代えた以外は、実施例1-1～1-10及び比較例1-1と同様にして電子写真感光体を作成し、評価を行った。これらの結果を表1-2に示す。

【0099】

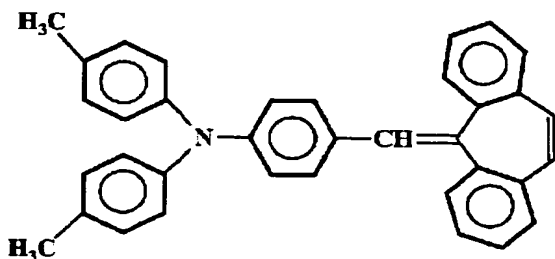
【化49】



【表 3 2】

	電荷発生材料	感度 $E_{1/2}$ ($\mu\text{J}/\text{cm}^2$)			繰り返し 特性(V)		フォト メモリー(V)	
		400 nm	450 nm	500 nm	ΔV_d	ΔV_l	ΔV_{dPM}	ΔV_{lPM}
実施例 1-11	例示化合物 2-2	0.95	0.65	0.61	-30	-15	-25	-15
1-12	例示化合物 2-5	0.38	0.29	0.25	-25	-5	-20	-10
1-13	例示化合物 2-13	0.55	0.37	0.28	-15	+5	-10	-5
1-14	例示化合物 2-15	0.60	0.39	0.33	-25	-10	-20	0
1-15	例示化合物 2-16	0.39	0.29	0.23	-30	-20	-20	-5
1-16	例示化合物 2-17	1.05	0.79	0.69	-35	-10	-20	-10
1-17	例示化合物 2-22	1.07	0.75	0.66	-25	-10	-15	-5
1-18	例示化合物 2-25	0.90	0.60	0.44	-20	0	-20	-10
1-19	例示化合物 2-28	0.78	0.52	0.38	-25	-10	-25	-15
1-20	例示化合物 2-29	0.91	0.63	0.47	-20	+10	-15	-5
比較例 1-2	α 型テタニル フタロシアニン	1.30	4.06	3.07	-120	-75	-230	-150

【化50】



【表 3 3】

	電荷発生材料	感度 $E_{1/2}$ ($\mu\text{J}/\text{cm}^2$)		
		400 nm	450 nm	500 nm
実施例 1-21	例示化合物 2-2	1.20	0.84	0.78
1-22	例示化合物 2-5	0.49	0.37	0.34
1-23	例示化合物 2-13	0.70	0.48	0.36
1-24	例示化合物 2-15	0.74	0.50	0.42
1-25	例示化合物 2-16	0.50	0.38	0.30
1-26	例示化合物 2-17	1.34	0.98	0.85
1-27	例示化合物 2-22	1.45	0.94	0.82
1-28	例示化合物 2-25	1.14	0.76	0.54
1-29	例示化合物 2-28	1.00	0.66	0.48
1-30	例示化合物 2-29	1.15	0.78	0.61
比較例 1-3	α 型チタニル フタロシアニン	1.62	4.93	3.68

67

【0104】以上の結果から本発明に用いる電子写真感光体は、比較例の感光体に比べ短波長レーザーの発振波長領域での感度が非常に優れている上、短波長光に対するフォトメモリーが小さく、繰り返し使用時の電位や感度の安定性に優れていることがわかる。

【0105】（実施例1-31～1-36）10%酸化アンチモンを含有する酸化スズで被覆した酸化チタン粉末50部、レゾール型フェノール樹脂25部、メチルセロソルブ20部、メタノール5部及びシリコンオイル（ポリジメチルシロキサンポリオキシアルキレン共重合体、平均分子量3000）0.002部をφ1mmガラスビーズを用いたサンドミル装置で2時間分散して導電層用塗料を調製した。この塗料をアルミニウムシリンダー上に浸漬塗布し、140℃で30分間乾燥することによって、膜厚が20μmの導電層を形成した。

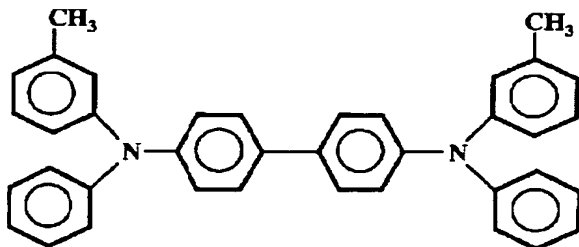
【0106】6-66-610-12四元系ポリアミド共重合体樹脂5部をメタノール70部／ブタノール25部の混合溶媒に溶解した。この溶液を導電層上に浸漬塗布し、乾燥することによって、膜厚が0.8μmの下引き層を設けた。

【0107】次に、表1-4の電荷発生材料10部をポリビニルブチラル樹脂（商品名：エスレックBM-S、積水化学社製）5部をシクロヘキサノン100部に溶解した液に添加し、φ1mmのガラスビーズを用いたサンドミル装置で20時間分散し、更に100部のメチルエチルケトンを加えて、希釈した。この液を下引き層上に浸漬塗布し、100℃で10分間乾燥することによって、膜厚が0.2μmの電荷発生層を形成した。

【0108】次に、下記構造式で示される電荷輸送材料9部とビスフェノールZ型ポリカーボネート樹脂（数平均分子量20000）10部をモノクロルベンゼン60部に溶解した。この溶液を電荷発生層上に浸漬塗布し、110℃の温度で1時間乾燥することによって、膜厚が20μmの電荷輸送層を形成し、実施例1-31～1-36の電子写真感光体を作成した。

【0109】

【化51】



68

【0110】このようにして作成した電子写真感光体を、パルス変調装置を搭載しているキヤノン製プリンターLBP-2000改造機（光源として日立金属株式会社製全固体青色SHGレーザーICD-430／発振波長430nmを搭載。また、反転現像系で600dpi相当の画像入力に対応できる帯電-露光-現像-転写-クリーニングからなるカールソン方式の電子写真システムに改造）に装着した。暗部電位 $V_d = -650V$ 、明部電位 $V_l = -200V$ に設定し、1ドット1スペースの画像と文字（5ポイント）画像の出力を行い、得られた画像を目視により評価した。結果を表1-4に示す。

【0111】（比較例1-4）電荷発生材料としてα型チタニルフタロシアニンを用いた以外は、実施例1-31と同様にして電子写真感光体を作成した。得られた電子写真感光体について、評価機の光源を発振波長780nmのGaAs系半導体レーザーに代えた以外は、実施例1-31と同様にして画像評価を行った。結果を表1-4に示す。

【0112】

【表34】

表 1-4

	電荷発生材料	ドット再現性	文字再現性
実施例 1-31	例示化合物 2-5	鮮明	鮮明
1-32	例示化合物 2-13	鮮明	鮮明
1-33	例示化合物 2-15	鮮明	鮮明
1-34	例示化合物 2-16	鮮明	鮮明
1-35	例示化合物 2-25	鮮明	鮮明
1-36	例示化合物 2-28	鮮明	鮮明
比較例 1-4	α型チタニルフタロシアニン	再現せず	不鮮明 (副走査方向に尾引き)

【0113】これらの結果から、本発明の電子写真装置は、ドットの再現性や文字の再現性に優れ、高解像度の出力画像が得られることがわかる。

【0114】（実施例2-1～2-7）電荷発生材料を表2-1に記載した電荷発生材料に代えた以外は、実施例1-1と同様にして電子写真感光体を作成し、評価した。これらの結果を表2-1に示す。

【0115】

【表35】

表 2-1

	電荷発生材料	感度 $E_{1/2}$ ($\mu\text{J}/\text{cm}^2$)			繰り返し 特性(V)		フォト メモリー(V)	
		400 nm	450 nm	500 nm	ΔV_d	ΔV_l	ΔV_{dPM}	ΔV_{lPM}
実施例 2-1	例示化合物 3-4	0.81	0.65	0.60	-45	-20	-30	-25
2-2	例示化合物 3-7	0.75	0.62	0.60	-40	-25	-25	-20
2-3	例示化合物 3-13	0.62	0.58	0.55	-35	-20	-20	-20
2-4	例示化合物 3-16	0.56	0.42	0.45	-20	-10	-10	-5
2-5	例示化合物 3-17	0.31	0.25	0.25	-25	-15	-10	-10
2-6	例示化合物 3-20	0.59	0.51	0.48	-30	-5	-20	-10
2-7	例示化合物 3-22	0.64	0.57	0.55	-30	+10	-15	-10

【0116】（実施例2-8～2-14）電荷輸送材料を
実施例1-11で用いたものに代えた以外は、実施例
2-1～2-7と同様にして電子写真感光体を作成し、

評価した。これらの結果を表2-2に示す。

【0117】

【表36】

表 2-2

	電荷発生材料	感度 $E_{1/2}$ ($\mu\text{J}/\text{cm}^2$)			繰り返し 特性(V)		フォト メモリー(V)	
		400 nm	450 nm	500 nm	ΔV_d	ΔV_l	V_{dPM}	V_{lPM}
実施例 2-8	例示化合物 3-4	0.75	0.59	0.54	-35	-15	-20	-15
2-9	例示化合物 3-7	0.68	0.56	0.55	-30	-20	-25	-20
2-10	例示化合物 3-13	0.56	0.51	0.48	-20	-10	-15	-10
2-11	例示化合物 3-16	0.51	0.38	0.41	-15	+5	-10	-5
2-12	例示化合物 3-17	0.29	0.23	0.22	-10	+5	-10	0
2-13	例示化合物 3-20	0.54	0.46	0.43	-30	-15	-25	-10
2-14	例示化合物 3-22	0.58	0.51	0.50	-25	-5	-25	-15

【0118】（実施例2-15～2-21）電荷発生層
と電荷輸送層の上下関係を逆にした以外は、実施例2-
1～2-7と同様にして電子写真感光体を作成し、実施
例2-1と同様にして初期の感度を測定した。ただし電
荷輸送材料は実施例1-21で用いたものに代え、帯電
極性はプラスとした。これらの結果を表2-3に示す。

【0119】

【表37】

表 2-3

	電荷発生材料	感度 $E_{1/2}$ ($\mu\text{J}/\text{cm}^2$)		
		400 nm	450 nm	500 nm
実施例 2-15	例示化合物 3-4	1.05	0.85	0.78
2-16	例示化合物 3-7	0.98	0.81	0.77
2-17	例示化合物 3-13	0.81	0.75	0.72
2-18	例示化合物 3-16	0.73	0.55	0.58
2-19	例示化合物 3-17	0.40	0.33	0.32
2-20	例示化合物 3-20	0.77	0.66	0.86
2-21	例示化合物 3-22	0.83	0.74	0.72

【0120】以上の結果から本発明に用いる電子写真感光体は、比較例の感光体に比べ短波長レーザーの発振波長領域での感度が非常に優れている上、短波長光に対するフォトメモリーが小さく、繰り返し使用時の電位や感度の安定性に優れていることがわかる。

71

【0121】（実施例 2-22～2-23）電荷発生材料を表 2-4 に記載した電荷発生材料に代えた以外は、実施例 1-31 と同様にして電子写真感光体を作成し、評価した。これらの結果を表 2-4 に示す。

【0122】

【表 38】

表 2-4

	電荷発生材料	ドット再現性	文字再現性
実施例 2-22	例示化合物 3-16	鮮明	鮮明
2-23	例示化合物 3-17	鮮明	鮮明

72

【0123】これらの結果から、本発明の電子写真装置は、ドットの再現性や文字の再現性に優れ、高解像度の出力画像が得られることがわかる。

【0124】（実施例 3-1～3-4 及び比較例 3-1）電荷発生材料を表 3-1 に記載した電荷発生材料に代え、電荷発生層の膜厚を 0.25 μm にした以外は、実施例 1-1 と同様にして電子写真感光体を作成し、評価した。結果を表 3-1 に示す。

【0125】

【表 39】

表 3-1

	電荷発生材料	感度 $E_{1/2}$ ($\mu\text{J}/\text{cm}^2$)			繰り返し特性(V)		フォトメモリー(V)	
		400 nm	450 nm	500 nm	ΔV_d	ΔV_l	$\Delta V_{d_{PM}}$	$\Delta V_{l_{PM}}$
実施例 3-1	例示化合物 4-4	0.71	0.43	0.38	-30	-10	-25	-15
3-2	例示化合物 4-11	1.12	0.82	0.70	-45	-15	-35	-25
3-3	例示化合物 4-13	0.82	0.50	0.45	-40	-10	-30	-20
3-4	例示化合物 4-14	0.85	0.55	0.45	-35	-20	-40	-25
比較例 3-1	α 型チタニル フタロシアニン	1.35	4.11	3.10	-105	-80	-230	-160

【0126】（実施例 4-1～4-5）電荷発生材料を表 4-1 に記載した電荷発生材料に代えた以外は、実施例 3-1 と同様にして電子写真感光体を作成し、評価し

た。結果を表 4-1 に示す。

【0127】

【表 40】

表 4-1

	電荷発生材料	感度 $E_{1/2}$ ($\mu\text{J}/\text{cm}^2$)			繰り返し特性(V)		フォトメモリー(V)	
		400 nm	450 nm	500 nm	ΔV_d	ΔV_l	$\Delta V_{d_{PM}}$	$\Delta V_{l_{PM}}$
実施例 4-1	例示化合物 5-5	0.55	0.44	0.41	-20	-15	-20	-10
4-2	例示化合物 5-13	0.72	0.53	0.42	-15	-5	-15	-10
4-3	例示化合物 5-15	0.77	0.56	0.48	-30	-10	-10	-5
4-4	例示化合物 5-16	0.57	0.44	0.40	-25	-15	-20	-15
4-5	例示化合物 5-25	1.08	0.76	0.57	-25	0	-15	-10

【0128】（実施例 3-5～3-8 及び比較例 3-2）電荷輸送材料を実施例 1-11 で用いたものに代えた以外は、実施例 3-1～3-4 及び比較例 3-1 と同様にして電子写真感光体を作成し、評価した。これらの

結果を表 3-2 に示す。

【0129】

【表 41】

表 3-2

	電荷発生材料	感度 $E_{1/2}$ ($\mu\text{J}/\text{cm}^2$)			繰り返し 特性(V)		フォト メモリー(V)	
		400 nm	450 nm	500 nm	ΔV_d	ΔV_l	ΔV_{dPM}	ΔV_{lPM}
実施例 3-5	例示化合物 4-4	0.65	0.40	0.35	-15	0	-20	-10
3-6	例示化合物 4-11	1.01	0.75	0.63	-30	-10	-30	-20
3-7	例示化合物 4-13	0.74	0.45	0.41	-30	-10	-20	-15
3-8	例示化合物 4-14	0.77	0.50	0.42	-40	-20	-30	-20
比較例 3-2	α 型チタニル フタロシアニン	1.30	4.06	3.07	-120	-75	-230	-150

【0130】（実施例3-9～3-12及び比較例3-3）電荷発生層と電荷輸送層の上下関係を逆にした以外は、実施例3-1～3-4及び比較例3-1と同様にして電子写真感光体を作成し、実施例3-1と同様にして初期の感度を測定した。ただし電荷輸送材料は実施例1-21で用いたものに代え、帯電極性はプラスとした。これらの結果を表3-3に示す。

【0131】

【表42】

表 3-3

	電荷発生材料	感度 $E_{1/2}$ ($\mu\text{J}/\text{cm}^2$)		
		400 nm	450 nm	500 nm
実施例 3-9	例示化合物 4-4	0.92	0.56	0.51
3-10	例示化合物 4-11	1.46	1.07	0.91
3-11	例示化合物 4-13	1.07	0.65	0.59
3-12	例示化合物 4-14	1.11	0.72	0.58
比較例 3-3	α 型チタニル フタロシアニン	1.62	4.93	3.68

【0132】（実施例4-6～4-10）電荷発生層と電荷輸送層の上下関係を逆にした以外は、実施例4-1～4-5と同様にして電子写真感光体を作成し、実施例4-1と同様にして初期の感度を測定した。ただし電荷輸送材料は実施例1-21で用いたものに代え、帯電極性はプラスとした。これらの結果を表4-2に示す。

【0133】

【表43】

表 4-2

	電荷発生材料	感度 $E_{1/2}$ ($\mu\text{J}/\text{cm}^2$)		
		400 nm	450 nm	500 nm
実施例 4-6	例示化合物 5-5	0.64	0.52	0.50
4-7	例示化合物 5-13	0.82	0.62	0.51
4-8	例示化合物 5-15	0.85	0.67	0.58
4-9	例示化合物 5-16	0.66	0.53	0.51
4-10	例示化合物 5-25	1.19	0.86	0.66

【0134】以上の結果から本発明に用いる電子写真感光体は、比較例の感光体に比べ短波長レーザーの発振波長領域での感度が非常に優れている上、短波長光に対するフォトメモリーが小さく、繰り返し使用時の電位や感度の安定性に優れていることがわかる。

【0135】（実施例3-13）電荷発生材料を例示化合物4-4のアゾ顔料に代えた以外は、実施例1-31と同様にして電子写真感光体を作成し、評価した。結果を表3-4に示す。

【0136】（比較例3-4）電荷発生材料として α 型チタニルフタロシアニンを用いた以外は、実施例3-13と同様にして電子写真感光体を作成した。得られた電子写真感光体について、評価機の光源を発振波長780nmのGaAs系半導体レーザーに代えた以外は、実施例3-13と同様にして画像評価を行った。結果を表3-4に示す。

【0137】

【表44】

表 3-4

	電荷発生材料	ドット再現性	文字再現性
実施例 3-13	例示化合物 4-4	鮮明	鮮明
比較例 3-4	α 型チタニル フタロシアニン	再現せず	不鮮明 (副走査方向 に尾引き)

【0138】（実施例4-11～4-13）電荷発生材料を表4-3に記載のものに代えた以外は、実施例1-31と同様にして電子写真感光体を作成し、評価した。その結果を表4-3に示す。

【0139】

【表45】

表 4-3

	電荷発生材料	ドット再現性	文字再現性
実施例 4-11	例示化合物 5-5	鮮明	鮮明
4-12	例示化合物 5-13	鮮明	鮮明
4-13	例示化合物 5-16	鮮明	鮮明

【0140】これらの結果から、本発明の電子写真装置は、ドットの再現性や文字の再現性に優れ、高解像度の

出力画像が得られることがわかる。

【0141】

【発明の効果】本発明は、特定の構造を有する電荷発生材料を用いることにより、380～500nm付近の短波長の半導体レーザーの発振波長領域において、優れた感度特性と、フォトメモリーが小さく繰り返し特性の良好な電子写真感光体が提供され、またこの電子写真感光体と上記半導体レーザーの組み合わせることにより、高解像度の画像形成が可能で繰り返し使用にも安定して使用しうるプロセスカートリッジ及び電子写真装置が提供

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の電子写真感光体の層構成（電荷発生層上に電荷輸送層）の例を示す断面図である。

【図2】本発明の電子写真感光体の層構成（電荷輸送層上に電荷発生層）の例を示す断面図である。

【図3】本発明の電子写真感光体の層構成の例を示す断面図である。

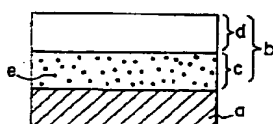
【図4】本発明の電子写真感光体を有するプロセスカートリッジを有する電子写真装置の概略構成の例を示す図

である。

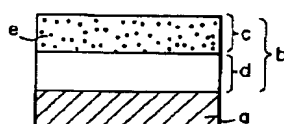
【符号の説明】

- a 支持体
- b 感光層
- c 電荷発生層
- d 電荷輸送層
- e 電荷発生材料
- 1 感光体
- 2 軸
- 3 帯電手段
- 4 露光光
- 5 現像手段
- 6 転写手段
- 7 転写材
- 8 定着手段
- 9 クリーニング手段
- 10 前露光光
- 11 プロセスカートリッジ
- 12 レール

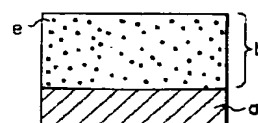
【図1】



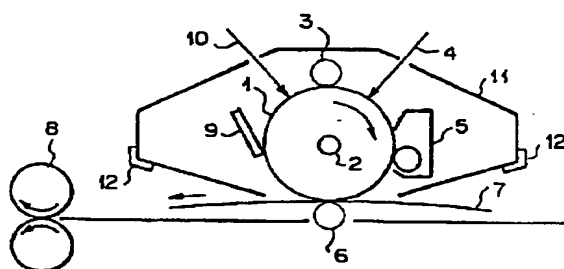
【図2】



【図3】



【図4】



フロントページの続き

(51) Int. Cl.⁷

G 0 3 G 5/06

識別記号

3 6 7

F I

G 0 3 G 5/06

テーマコード (参考)

3 6 7